

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 21 年 2 月 19 日 (2009.2.19)

【公表番号】特表 2008-527165 (P2008-527165A)

【公表日】平成 20 年 7 月 24 日 (2008.7.24)

【年通号数】公開・登録公報 2008-029

【出願番号】特願 2007-549481 (P2007-549481)

【国際特許分類】

C 2 2 B 11/00 (2006.01)

H 0 1 M 4/88 (2006.01)

C 2 2 B 7/00 (2006.01)

C 2 2 B 3/04 (2006.01)

B 0 1 J 38/60 (2006.01)

B 0 1 J 38/00 (2006.01)

【F I】

C 2 2 B 11/00 1 0 1

H 0 1 M 4/88 Z

C 2 2 B 7/00 C

C 2 2 B 3/00 A

B 0 1 J 38/60

B 0 1 J 38/00 3 0 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 12 月 12 日 (2008.12.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ナノ構造化要素を含む、触媒で被覆された膜から白金金属を回収する方法であって、該触媒で被覆された膜を酸化性酸性溶液にさらす工程を含む方法。